



意法半導體推出40V STripFET F8 MOSFET電晶體,具備更佳節能降噪特性

【台北訊·2022年8月2日】—服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體 (STMicroelectronics·簡稱ST;紐約證券交易所代碼:STM)推出新40V MOSFET電晶體 STL320N4LF8和STL325N4LF8AG降低導通電阻和開關損耗·同時優化體寄生二極體之特性·降低功率轉換、馬達控制和配電電路的耗能和雜訊。

新型40V N溝道加強型MOSFET利用最新一代STPOWER STripFET F8氧化物填充溝槽技術達到卓越的品質因數。在閘源極電壓(V_{GS})為10V時,STL320N4LF8和STL325N4LF8AG之最大導通電阻($R_{ds(on)}$)分別為0.8mOhm和和0.75mOhm。新MOSFET的裸片單位面積($R_{ds(on)}$)電阻非常低,因此可採用節省空間且熱效率高的PowerFLAT 5x6封裝。

意法半導體先進STripFET F8技術開關速度十分出色,其低晶片電容可以最大限度降低柵漏電荷等動態參數,提升系統效能。設計人員可在600kHz至1MHz範圍內選擇開關頻率,以便於使用尺寸更小的電容和磁性元件,進而節省電路尺寸和物料清單成本,提升終端應用的功率密度。

適當的輸出電容和相關的等效串聯電阻可防止漏源電壓出現尖峰,並確保在二極體關斷時突降振盪時間更短。藉由這一點和二極體的軟恢復特性,STL320N4LF8和STL325N4LF8AG發出的電磁干擾(EMI)低於其他類似元件。此外,體寄生二極體的反向恢復電荷極低,可最大限度地減少硬開關拓撲的能量損耗。

閘極閾壓(V_{GS(th)})在STL320N4LF8和STL325N4LF8AG中受到嚴格控制,確保元件之間的閾壓差異低,

以便並聯多個MOSFET功率元件,處理更大的電流。其短路耐受能力亦非常出色,可承受高達1000A的電流(脈衝短於10µs)。

STL320N4LF8和 STL325N4LF8AG 分 別 為 首 款 符 合 工 業 標 準 和 AEC-Q101 汽 車 標 準 的 STPOWER STripFET F8 MOSFET元件,是電池供電產品和運算、電信、照明和通用功率轉換應用的理想選擇。

STL320N4LF8和STL325N4LF8AG均已量產。

更多資訊,請造訪: www.st.com/f8-stripfet。